

## 3. 마스크 세정제

: Metal 전극 형성 및 유기물 증착용 마스크 세정에 사용 됨.

종류	희석율	사용온도	pH	적용 분야
Unisem SMC-M01	원액	RT~80°C	중성	메탈마스크의 유기물 제거
Unisem SMC-D01	원액	RT~80°C	중성	스크린마스크의 Ag, Al 제거

### 1) Unisem SMC-M01

- 준수계(유계) 세정제
- 오염된 마스크 상의 다양한 유기물 제거
- 금속 부식이 발생하지 않음
- 물에 잘 씻기고 거품이 적음
- Dip 및 초음파 공정에 적합

### 2) Unisem SMC-D01/02

- 준수계(유계) 세정제
- 오염된 마스크 상의 Ag 제거
- 강력한 용해력을 갖음
- 물에 잘 씻기고 거품이 적음  
(자연건조-건조속도 大)
- 금속의 부식 발생하지 않음
- Dip 및 수작업 공정에 적합

물성/제품명	Unisem SMC-M01	Unisem SMC-D01
Appearance	Clear and colorless	Clear and colorless
Specific Gravity(25°C)	0.958±0.008	1.200±0.050
pH(25°C)	6.5±1.0	6.5±1.0
Viscosity(25°C)	7.00±5.0	7.00±5.0